



同济大学
TONGJI UNIVERSITY



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

DD n. 8751

Prot. n. 142270 del 19.08.2019

Università di Firenze – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DIDA

Bando per un *Joint Design Studio*

con il College of Architecture and Urban Planning della Tongji University di Shanghai e con il Politecnico di Torino – Architettura per lo **sviluppo di Tesi Magistrale in Architettura corsi LM4 e LM4 CU**

tema del *Joint Design Studio*

Proposte per il riuso del Padiglione Italia alla Expo 2010 Shanghai

referenti:

prof.ssa Maria De Santis e prof. Paolo Zermani

Presentazione

Nel periodo settembre 2019 marzo 2020 si svolgerà un Joint Design Studio fra il Dipartimento di Architettura della Università di Firenze, la Scuola di Architettura, Corsi di Laurea Magistrale (biennale e ciclo unico) in Architettura, il Politecnico di Torino Corsi di Architettura e il College of Architecture and Urban Planning della Tongji University di Shanghai, nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale che esistono fra queste istituzioni da anni. Si tratta di un'esperienza di scambio didattico, il cui obiettivo generale è portare studenti di Architettura, riuniti in team internazionali, ad affrontare tematiche progettuali di comune interesse confrontandosi con culture differenti.

Il tema del Joint Design Studio 2019-2020 è la progettazione a fini museali del riuso del Padiglione Italia della Expo 2010 di Shanghai, progettato nel 2008 dall'architetto Giampaolo Imbrighi, all'interno del progetto in corso che vede per il 2021 la trasformazione in Parco urbano dell'area di Shanghai Expo 2010, sita sulle sponde del fiume Huangpu. Nell'area è prevista dalla Municipalità di Shanghai la realizzazione della nuova Opera House (entro il 2023) e il riuso a fini culturali e di servizi degli edifici che non saranno smantellati: i padiglioni di Italia, Francia, Russia, Lussemburgo.

Il Joint Design Studio fra Tongji University, Università di Firenze e Politecnico di Torino, si svolgerà durante il semestre autunnale dell'A.A. 2019-2020 con un gruppo selezionato di studenti di Architettura dei corsi magistrali delle tre Università. Il laboratorio verrà condotto a distanza durante il semestre e prevede una settimana di workshop a Shanghai a fine novembre tra le università italiane e la Tongji.

I progetti conclusivi verranno presentati nel Padiglione Italia a fine febbraio o inizio marzo 2020.

Il lavoro condotto nel Joint Design Studio farà parte della tesi di laurea magistrale in Architettura degli studenti della Università di Firenze selezionati, che concluderanno il lavoro di tesi dopo il semestre autunnale 2019-2020, con i professori referenti del progetto di cui al presente bando.

Partecipanti

Il Joint Studio è aperto agli studenti dell'ultimo anno delle Lauree magistrali in Architettura LM4 e LM4CU che abbiano concluso i laboratori dell'ultimo anno e sostenuto i relativi esami e si trovino nella condizione di avviare il lavoro di tesi.

Gli studenti che opereranno nel Joint Design Studio saranno: per la Tongji 8 studenti cinesi e 6 studenti italiani di doppio titolo con Università di Pavia, per la Università di Firenze DIDA 4 studenti, per il Politecnico di Torino Architettura 4 studenti.



同济大学
TONGJI UNIVERSITY



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

La selezione dei 4 studenti della Università di Firenze DIDA avverrà sulla base di motivazione e curriculum di studi. Il Dipartimento coprirà le spese di viaggio e soggiorno del periodo previsto in calendario per un massimo di 800 euro a studente.

Crediti

Il lavoro nel Joint Design Studio comporta il riconoscimento ai 4 studenti iscritti dei crediti corrispondenti a parte del lavoro di Tesi Magistrale in Architettura.

Calendario

Settembre 2019	Selezione degli studenti partecipanti e riunione di avvio in sede propria
Settembre - Ottobre 2019	Approfondimento dati di progetto in sede propria
Ottobre – 20 Novembre 2019	Progettazione in sedi proprie con collegamenti a distanza
Ottobre 2019 (data da definire)	Incontro a Firenze con gli studenti della Tongji del Joint Design Studio, in viaggio di studio a Firenze
25-30 Novembre 2019	Lavoro congiunto di workshop progettuale a Shanghai (i risultati preliminari saranno presentati nel West Bund Education Expo a Shanghai)
Dicembre 2019– Gennaio 2020	Lavoro in sede propria con interazioni a distanza fino a completamento delle proposte progettuali
Marzo 2020	Presentazione finale dei risultati

Conoscenze richieste agli studenti candidati

Agli studenti candidati al Joint Design Studio sono richieste una forte motivazione ed una spiccata propensione al confronto interculturale.

E' richiesta capacità progettuale, attitudine al lavoro in team, buona preparazione culturale per affrontare il tema oggetto del Joint Design Studio.

La lingua ufficiale del Joint Studio è l'inglese.

Modalità di selezione dei partecipanti

La partecipazione al Joint Design Studio verrà riservata ai primi 4 classificati secondo la procedura di selezione di seguito riportata.

Requisiti dei candidati

È necessario essere immatricolati al **secondo anno della Laurea Magistrale** in Architettura o al **quinto anno della Laura Magistrale a Ciclo Unico** in Architettura dell'Università di Firenze. Non sono ammessi studenti cinesi iscritti ai corsi.

È necessario optare per un lavoro di tesi sul tema del Joint Design Studio.

E' necessario **avere sostenuto gli esami di laboratorio dell'ultimo anno del corso** al momento della presentazione della candidatura.

È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

È necessario essere in possesso di passaporto valido per l'espatrio entro il 15 novembre 2019.



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Scadenza per presentare i documenti per l'ammissione e per il colloquio

10 Settembre 2019 ore 12, scadenza presentazione della candidatura e relativi documenti presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Architettura Sig.ra Grazia Poli 4° piano Santa Teresa via della Mattonaia, 8 FI

13 Settembre 2019 colloqui con i candidati, alle ore 10.00 presso la sede di Santa Teresa 4° piano, via della Mattonaia, 8 FI.

Qualora il candidato sia impossibilitato a partecipare personalmente il colloquio potrà avvenire in forma telematica (VOIP).

L'esito della selezione verrà reso pubblico, con avviso sulla homepage del sito web della Scuola entro il **18 Settembre 2019**.

20 Settembre 2019 scadenza per gli studenti selezionati per dare conferma definitiva di disponibilità alla partecipazione.

Documenti per l'ammissione

Gli studenti interessati dovranno depositare entro il 10 Settembre presso la **Segreteria Didattica del Dipartimento di Architettura alla sig. Grazia Poli 4° piano Santa Teresa – via della Mattonaia, 8 FI** una busta A4 riportante il proprio nome e il titolo "Domanda di ammissione *Joint Studio Shanghai 2019-2020*" contenente obbligatoriamente:

- il CV formato europeo;
- elenco esami sostenuti e voti
- breve lettera di presentazione e motivazione (max 2 cartelle A4 da redigere obbligatoriamente in lingua inglese), con generalità, indirizzo e-mail e motivazioni a partecipare al Joint Design Studio, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tra studenti italiani e studenti cinesi e l'interesse per il contesto cinese;
- portfolio (in A3 in lingua inglese o italiana) con non più di 5 progetti significativi elaborati nell'esperienza universitaria o autonoma (concorsi, workshop);
- certificato di frequenza al Corso di Laurea Magistrale, con esami sostenuti al momento dell'iscrizione.

Criteri di Selezione

La commissione giudicatrice, formata dai 3 docenti UniFi coinvolti nel Joint Design Studio, valuterà le candidature in base ai seguenti criteri:

- articolazione delle motivazioni a partecipare al Joint Design Studio;
- qualità dei progetti inclusi nel portfolio;
- qualità della carriera universitaria;
- esito del colloquio compreso discussione in lingua inglese.

Firenze 19 Agosto 2019

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Saverio Mecca

Domanda Bando per un Joint Design Studio

con il College of Architecture and Urban Planning della Tongji University di Shanghai e con il Politecnico di Torino – Architettura per lo **sviluppo di Tesi Magistrale in Architettura corsi LM4 e LM4 CU**

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

di cittadinanza

codice fiscale.....

residente a

via cap.

tel. cellulare

e-mail

CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta con avviso DD del

A tal fine allega la seguente documentazione:

- fotocopia del passaporto con data di scadenza sei mesi oltre ottobre 2019 o la dichiarazione della richiesta dello stesso*;
- il CV formato europeo*;
- elenco esami sostenuti e voti*;
- breve lettera di presentazione e motivazione (max 2 cartelle A4 da redigere obbligatoriamente in lingua inglese), con generalità, indirizzo e-mail e motivazioni a partecipare al Joint Design Studio, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tra studenti italiani e studenti cinesi e l'interesse per il contesto cinese*;
- portfolio (in A3 in lingua inglese o italiana) con non più di 5 progetti significativi elaborati nell'esperienza universitaria o autonoma (concorsi, workshop)*;
- certificato di frequenza al Corso di Laurea Magistrale, con esami sostenuti al momento dell'iscrizione*.
- altro (specificare)

* documentazione obbligatoria

..... sottoscritt.... dichiara di essere informato I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto Regolamento

Luogodata

Firma